PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-121014

(43) Date of publication of application: 09.06,1986

(51)Int.CI.

G02B 6/42

GO2B 6/12 H01L 27/15

H01L 31/12

(21)Application number: 59-241749

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

16.11.1984

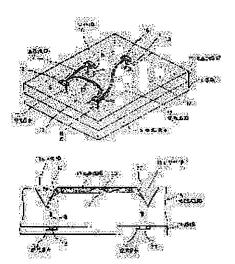
(72)Inventor: SAWANO ISATAKE

(54) OPTICAL AND ELECTRIC HYBRID INTEGRATED CIRCUIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To make the whole of a circuit small-sized, highintegration, and low-cost by integrating an electric circuit, a light emitting element, and a photodetector on the same substrate and realizing the optical and electric hybrid integrated circuit with optical coupling between the light emitting and the photodetector and an optical wiring board where an optical waveguide and V grooves are formed.

CONSTITUTION: An electric circuit 12, a light emitting element 13, and a photodetector 14 are integrated on a substrate 11, and an optical wiring board 15 is provided on this substrate 11. V grooves 16 are formed on the surface opposite to the substrate 11 of the optical wiring board 15 in accordance with the light emitting element 13 and the photodetector 14. These V grooves 16 are formed by anisotropic etching of an SiO2 substrate constituting the optical wiring board 15, and an angle 20 of V grooves is 70.5° in this case. An optical waveguide 17 is provided between the V groove facing the light emitting element 13 and that facing the photodetector 14; and with respect to this optical waveguide 17, for example, protons are irradiated to the SiO2 substrate



constituting the optical wiring board 15 to form a part having a high refractive index, thereby forming the optical waveguide 17.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-121014

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)6月9日

G 02 B 6/42 6/12 H 01 L 27/15

7529-2H 8507-2H

6819-5F 6819-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

9発明の名称 光・電気混成集積回路

31/12

②特 願 昭59-241749

檗 武

②出 願 昭59(1984)11月16日

⑦発 明 者 澤 野 ①出 願 人 日本電

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

⑪出 願 人 日本電気株式会社 ⑭代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細書

1 発明の名称

光·電気混成集積回路

2. 特許請求の範囲

(1) 電気回路と発光素子と受光素子とが集積された基板と、この基板上に投けられ、前配発光素子および受光素子にそれぞれ対応する V 形溝とこれら V 形溝を結合する光導波路とが形成された光配線板とを備え、前配発光素子と前配光導波路との光結合および前配受光素子と前配光導波路との光結合を、前記 V 形溝の側面での反射を利用して行わしめることを特徴とする光・電気混成集積回路。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体集積回路と発光素子と受光素子との混成集積化構造、すなわち光・電気混成集積回路に関する。

(従来技術とその問題点)

従来、電気回路と発光素子と受光素子とが複数

このような標準の従来の光・電気混成集積回路では、プリズム5により光結合を行うために発光 業子3と受光素子4とを比較的近接して配置しなければならず、さらにプリズム5を個別に配置しなければならない。従って、その集積度に制約が 加わると共に回路全体の小型化に支障をきたし、 且つ、回路組立価格の低減化に障壁となっていた。 (発明の目的)

本発明の目的は、係る従来の欠点を解決し、回路全体の小型化と高集積化と価格の低減化とを図った光・電気混成集積回路を提供することにある。

(発明の構成)

本発明の光・電気混成集積回路は、電気回路と発光素子と受光素子とが集積された基板と、この発光素子とが集積された基板と受光素子に投けられ、前記発光素子および受光素合する光導波路とが形成された光配線板とを備え、前記発光素子と前記光導波路との光結合を、前記V形濃の側面での反射を利用して行わしめることを特徴としている。

(実施例)

次に本発明の実施例を、図面を参照して詳細に 説明する。第1図および第2図は本発明の一実施 例の光・電気混成集積回路を示す図であり、第1

と受光素子14と光導波路17とがV形溝16a、16bを介して光接続されている状態が明らかである。

以上のような構造の光・電気混成集積回路において、発光素子13の発光面18より発光された光 8 は光配線板15に設けられた V 形溝16a の側面19に到達する。光配線板15の上部は、 S i O 2 より駆折率の低い材料、例えば空気で覆われているので、光線 8 と側面19のなす角 θ (35.25 °) は S i O 2 と空気の全反射角 44.42 °より小さく、光 8 は側面19で全反射し、光導波路17に結合される。光導波路17に入射した光は、光導波路の界面20と21とで全反射を繰り返しながら進行し、 V 形溝16b に到達する。光 8 は V 形溝16b の側面22で全反射し、 受光素子14の受光面23に結合される。

以上のような構造の光・電気混成集積回路によれば、発光業子13と受光素子14とを光配線板15上の光導波路17とV形響16とにより任意に接続することができるので、高集積化が可能な光・電気混成集積回路が実現できる。また、光配線板15は、マスク操作を基本とした集積回路の製造技術によ

図はその斜視図を、第2図はその光結合部の断面 図をそれぞれ示している。この光・電気混成集積 回路は、例えばSiO2よりなる基板11を備えて おり、この基板には電気回路12と発光素子13と受 光素子14とが集積されている。この基板11上には、 例えばSiO2 基板から構成される光配線板15が 投けられている。この光配線板15の基板11とは反 対側の面には、発光素子13および受光素子14にそ れぞれ対応してV形溝16が形成されている。この V形簿16は、光配線板15を構成するSiO2 基板 を異方性エッチングすることにより形成すること ができ、この場合 V 形溝の角度 2 θ は70.5°とな る(第2図参照)。なお、第2図においては2個 の V 形溝を区別するために番号16a , 16b を付し て示している。発光素子13に対応するV形溝と受 光素子1.4に対応するV形溝との間には、光導波路 17が設けられており、この光導波路17は、光配線 板15を構成するSiO2 基板にたとえばプロトン 照射を行って、屈折率の高い部分を形成すること により実現できる。第2図によれば、発光素子13

り製作できるので、量産化、低価格化が可能な形 類である。

以上、本発明の一実施例を説明したが、光配線 版の材料および V 形濃の形成法および光導波路の 形成法については、上記実施例に限定されること なく、上述の機能を満足すれば、任意の材料およ び任意の方法でも本発明の光・電気混成集積回路 は実現できることは自明である。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば電気回路と 発光素子と受光素子とを同一基板に集積し、発光 素子と受光素子との光結合を、光導波路と V 形満 とが形成された光配線板により実現するようにし ているので、本発明は回路全体の小型化、高集積 化、低価格化に寄与することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の第一実施例の光・電気混成 集積回路の構造を示す斜視図、

第2図は、第1図に示す光・電気混成集積回路 の光結合部の断面図、 第3回は、従来の光・電気混成集積回路の構造 を示す斜海回。

第4回は、第3回に示す従来の光・電気混成集 積回路の光結合部の断面図である。

11 · · · · 基板

12・・・・電気回路

13・・・・発光素子

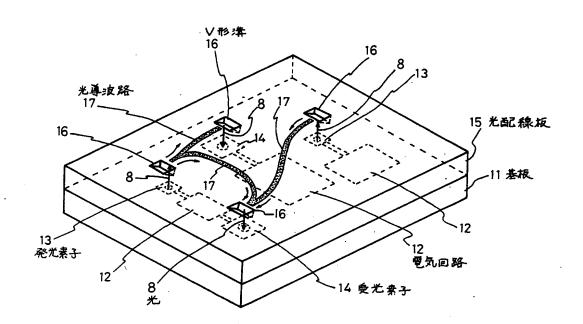
14・・・・・受光業子

15・・・・光配線板

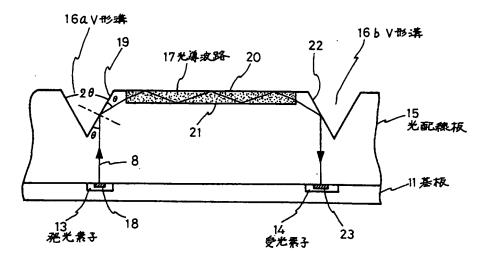
16 · · · · V 形溝

17・・・・光導波路

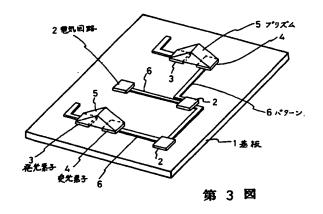
代理人弁理士 内原 晋 内照型

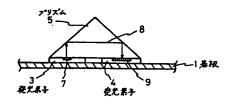


第 1 図



第 2 図





第4図 --90--